Транспорт носителей заряда в отожженных крупно- и мелкозернистых поликристаллах CdTe

© Ю.В. Клевков, С.А. Колосов, А.Ф. Плотников

Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, 119991 Москва, Россия

(Получена 26 декабря 2005 г. Принята к печати 13 января 2006 г.)

Исследовано влияние отжига в атмосфере насыщенных паров Cd на проводимость мелко- и крупнозернистных поликристаллов CdTe. Показано, что до отжига и в мелко- и в крупнозернистных поликристаллах транспорт носителей определяется в основном прыжковой проводимостью. Отжиг приводит к исчезновению прыжковой проводимости и возникновению в крупнозернистых поликристаллах единственного дефекта, по-видимому, сложного, однако никак не связанного с наличием межзеренных границ. В мелкозернистых поликристаллах отжиг приводит к появлению сложных протяженных дефектов, определяемых либо сегрегацией примесей на межзеренных границах, либо скоплением вблизи них собственных дефектов.

PACS: 72.20.Ee, 81.20.Dz, 81.40.Rs

1. Введение

Поликристаллические полупроводники давно зарекомендовали себя как ценный материал, позволяющий решать многие практические задачи, такие как производство дешевых тонкопленочных солнечных батарей, резисторов, биполярных и MOS-транзисторов.

Физика явлений переноса в поликристаллических полупроводниках — это в основном физика межзеренных границ, которые решающим образом влияют на свойства поликристаллов. Во-первых, потенциальные барьеры, создаваемые заряженными межзеренными границами, существенно уменьшают подвижность основных носителей заряда. Во-вторых, межзеренные границы это оборванные связи, которые в процессе роста поликристалла могут являться местом стока примесей и собственных дефектов, образуя сложные по природе состояния, существенно усложняющие интерпретацию электрофизических свойств поликристалла.

Главная задача современного материаловедения подобных материалов — научиться управлять всеми видами дефектов в процессе приготовления поликристаллов и понять, чем же определяются их свойства, в частности спектр глубоких электронных состояний и проводимость. В литературе предложено достаточно много моделей, которые более или менее успешно качественно интерпретируют экспериментальные данные. Однако ни одна из этих моделей не объясняет несоответствие между результатами кристаллографических измерений и электронными характеристиками поликристаллов. В частности, остается неясным, почему только часть атомов Cl, которыми обычно легируют поликристаллы CdTe для получения высоких удельных сопротивлений, электрически активны.

В предыдущих наших работах [1,2] было исследовано влияние межзеренных границ на транспортные явления в мелко- и крупнокристаллических поликристаллах *p*-CdTe. Эти исследования показали, что межзеренные границы существенным образом влияют на процессы протекания тока, но не позволили ответить на вопрос о том, влияют ли они на формирование спектра электронных состояний в запрещенной зоне поликристаллов.

В данной работе предпринята попытка ответить на этот вопрос.

2. Экспериментальная часть

В работе исследовались электрические свойства крупнозернистых (размер зерна ~ 1.5-2 мм) и мелкозернистных (размер зерна ~ 50 мкм) высокочистых поликристаллических образцов *p*-CdTe с удельным сопротивлением $\rho \approx 10^3 - 10^5$ Ом · см при комнатной температуре. Все образцы получались на стадии финишной очистки при температурах $620-650^{\circ}$ С методом вакуумной сублимации соединения в условиях, удаленных от термодинамического равновесия. Степень неравновесности процессов регулировалась изменением режимов движения газодинамических потоков паров в реакторе и скорости их осаждения в условиях динамического вакуума.

Крупнозернистые поликристаллы получались при скорости осаждения ~ 500 мкм/ч с направлениями роста монозерна [111], мелкозернистые — при скорости осаждения ~ 750 мкм/ч. Во втором случае, кроме зерен вдоль направления роста [111] появляются также зерна с ориентацией [110] и [331].

Масс-спектрометрический анализ материала показал, что общее содержание в нем примесей (кроме O, C, N, S) не превышает $10^{15}\,{\rm cm}^{-3}.$

Для измерений проводимости образцы вырезались из середины слитка перпендикулярно направлению роста, обрабатывались стандартными методами приготовления поверхности с последующим нанесением золотых контактов. Расстояние между контактами во всех случаях равнялось 3 мм.

3. Результаты и их обсуждение

3.1. Крупнозернистые поликристаллы

На рис. 1, а представлена температурная зависимость удельного сопротивления одного из неотожженных крупнозернистых поликристаллов с удельным сопротивлением при комнатной температуре ~ $3 \cdot 10^3$ Ом · см. Из рисунка следует, что энергия активации проводимости в области от 300 К до примерно 238 К не зависит от температуры и определяется энергией ионизации акцептора с достаточно глубоким уровнем. Расчеты показывают, что образец сильно компенсирован — в нем содержится около $3 \cdot 10^{17}$ см⁻³ акцептороподобных центров с $E_a = 0.13 \pm 0.02$ эВ и примерно столько же донороподобных.

Выше мы упоминали о том, что общее содержание основных примесей в данном материале не превышает 10^{15} см⁻³, поэтому наблюдаемые экспериментальные результаты могут свидетельствовать лишь о том, что проводимость материала определяется не остаточными примесями, а дефектами сложной структуры, включающими множество собственных точечных дефектов, в образовании которых, возможно, участвуют и остаточные примеси. Так, подобный центр с энергией активации *E*_V + 0.14 эВ (*E*_V — энергия потолка валентной зоны) наблюдали в работах [3] и [4]. По их мнению, этот акцепторный центр представляет собой комплекс, состоящий из вакансии Cd и атома Cl, замещающего ближайший к вакансии атом Те. Мы, по-видимому, наблюдаем некий другой комплекс, поскольку содержание хлора в наших образцах не превышает $10^{15} \, \text{см}^{-3}$.

Далее, в области более низких температур, энергия активации проводимости начинает зависеть от температуры, что разумнее всего объяснить прыжковой проводимостью. Подобные процессы наблюдались и ранее, например в Ge и Si [5] и компенсированных кристалла *p*-CdTe [6]. В нашем случае, однако, эти процессы проявляются более наглядно.

Согласно представлениям Шкловского [7] и Мотта [5], прыжковая проводимость может наблюдаться либо при перескоках носителей между примесными атомами, либо при перескоках носителей, локализованных в потенциальных ямах, возникающих из-за флуктуаций в пространственном распределении примесей или дефектов.

В том случае, если состояния более или менее регулярно распределены в энергетическом и координатном пространстве, следует ожидать, что температурная зависимость прыжковой проводимости будет определяться основным законом Мотта [5]

$$-\ln\left(\frac{\sigma}{\sigma_0}\right) = \left(\frac{T_0}{T}\right)^{1/4},\tag{1}$$

$$\sigma_0 \propto T^{1/2}, \quad T_0 = rac{16}{k_{\mathrm{B}}N(\varepsilon)a^3},$$

 $k_{\rm B}$ — постоянная Больцмана, $N(\varepsilon)$ — плотность состояний на уровне Ферми, a — радиус локализации носителей.



Рис. 1. Температурная зависимость удельного сопротивления ρ неотожженного крупнозернистого поликристалла p-CdTe (a); b — то же самое в координатах $\rho/T^{1/2} = f(1/T^{1/4})$; сплошная прямая проведена на глаз.

На рис. 1, b показана та же температурная зависимость удельного сопротивления, что и на рис. 1, а, но в других координатах — $\rho/T^{1/2} = f(T^{1/4})$. Видно, что в этих координатах при понижении температуры ниже ~ 238 К зависимость становится линейной, что прекрасно согласуется с законом Мотта (1). Вычисленная из наклона этой зависимости величина Т₀ составила $\sim 1.3 \cdot 10^5$ К. Определив величину T_0 и используя стандартную процедуру Мотта, можно оценить отношение среднего расстояния между центрами локализации R(T) к средней величине радиуса локализации носителей a [8]. В данном образце при 100 К $R/a \approx 2.3$, что довольно близко к подобному отношению в аморфном Ge: $R/a \approx 8.5$ при 4.2 K. Полученное соотношение свидетельствует в пользу того, что наблюдаемая прыжковая проводимость обусловлена перескоками носителей, локализованных в потенциальных ямах, образованных локальными скоплениями избыточных атомов — в нашем случае, скорее всего, избыточными атомами Те.

Образования таких скоплений, как мы полагаем, связаны с особенностями неравновесных процессов быстрой конденсации паров при испарении поликристаллического CdTe, предварительно очищенного и приведенного к составу в точке, соответствующей давлению $P_{\rm min}$ при ~ 650°C. Увеличение плотности потока паров за счет повышения температуры испарения CdTe, увеличение пересыщения на фронте кристаллизации и, как следствие, увеличение скорости конденсации приводят к нарушению соотношения между давлениями паров $2P_{\rm Cd} = P_{\rm Te}$ в сторону избытка теллура. Возникающие локальные концентрационные и термические флуктуации на интерфейсе способствуют захвату избыточного теллура и образованию включений как внутри зерна, так и на межзеренных границах.

Соблюдение закона Мотта (1) в области температур от 238 до 80 К возможно лишь в том случае, когда избыточные атомы Те, подчиняясь неизвестным законам пространственной организации, распределяются в виде формирований, весьма похожих на кластеры, причем размеры этих кластеров и средние расстояния между ними приблизительно одинаковы.

Эти представления в какой-то мере согласуются с результатами авторов работы [9], которые, изучая процессы компенсации в полуизолирующих поликристаллах CdTe, показали следующее. Более 90% избыточных атомов Те в процессе охлаждения кристаллов, выпадая в осадок, образуют зародыши преципитатов Те, каждый из которых представляет собой группу из 5 близлежащих атомов Те, окруженных определенным количеством вакансий. По их мнению, каждый из этих комплексов является ловушкой дырок с энергетическим уровнем, расположенным вблизи потолка валентной зоны. Весьма похожую картину в распределении избыточных атомов Те в поликристаллах CdTe, выращенных вертикальным методом Бриджмена, наблюдали в работе [10]. Вполне вероятно, что именно эти образования обусловливают наблюдаемую нами прыжковую проводимость.



Рис. 2. Температурная зависимость удельного сопротивления ρ крупнозернистого поликристалла *p*-CdTe после отжига в парах Cd при температуре ~ 485°C в течение 125 ч.

Далее нас интересовало, как в процессе отжига перераспределяются в поликристалле эти избыточные атомы и какова при этом роль межзеренных границ. Заметим сразу, что в исследуемых крупнокристаллических образцах, при расстояниях между измерительными контактами в 3 мм, между ними могут быть расположены не более 3 межзеренных границ.

На рис. 2 представлена температурная зависимость удельного сопротивления того же образца, что и на рис. 1, после его отжига в парах Cd в течение 125 ч при температуре ~ 485°С. Эта температурная зависимость характерна для кристаллов, в которых компенсация не проявляется при достаточно высоких температурах и начинает проявляться при понижении температуры [11]. Проводимость отожженного поликристалла (рис. 2) во всей области температур определяется энергией ионизации акцепторного центра с энергетическим уровнем $E_{\rm V} + 0.14 \pm 0.02$ эВ, — по-видимому, тем же самым центром, который мы наблюдали и в неотожженном образце (см. рис. 1). Отжиг, однако, приводит к уменьшению более чем на порядок концентрации акцепторных центров и более чем на 2 порядка концентрации донорных, уменьшая тем самым степень компенсации. Интересен и другой факт: отжиг приводит к исчезновению прыжковой проводимости. Трудно предполагать, что в процессе такого отжига избыточные атомы Те покидают кристалл. Скорее всего, в объеме кристалла происходит какая-то перегруппировка этих атомов. Например, авторы [12] утверждают, что после отжига в парах Cd при температуре $\sim 700^{\circ}$ С в течение 50 ч избыточные атомы Те образуют преципитаты с размерами от 3 до ~ 20 мкм, которые, не изменяя спектра электронных состояний, существенно изменяют величины подвижностей носителей зарядов.

Возможен и другой процесс — во время отжига атомы Cd проникают в поликристалл и, соединяясь с атомами Te, уменьшают их избыточность.

3.2. Мелкозернистные поликристаллы

На рис. 3 представлена температурная зависимость удельного сопротивления неотожженного мелкозернистого поликристалла. Эту зависимость интерпретировать весьма сложно — во всем интервале температур нет ни одного участка, где энергия активации не зависела бы от температуры. Скорее всего, здесь имеет место прыжковая проводимость, связанная либо с перескоками дырок между локализованными состояниями, либо с наличием щели в распределении плотности состояний от энергии вблизи уровня Ферми. Мы не имеем возможности сколь-нибудь разумно объяснить эту зависимость. Во-первых, распределение плотности состояний от энергии внутри запрещенной зоны в CdTe неизвестно. Во-вторых, что такое плотность локализованных состояний в поликристаллах с размерами зерен ~ 50 мкм тоже вопрос.

Мы считали своей задачей выяснить влияние отжига на электрические свойства поликристаллов CdTe — ни один практически значимый прибор не изготавливается на неотожженных кристаллах. На рис. 4 представлена температурная зависимость удельного сопротивления того же образца, что и на рис. 3, но измеренная после его отжига в насыщенных парах Cd при температуре ~ 500°C в течение 125 ч. Из рис. 4 следует, что



Рис. 3. Температурная зависимость удельного сопротивления *ρ* неотожженного мелкозернистого поликристалла *p*-CdTe.



Рис. 4. Температурная зависимость удельного сопротивления ρ мелкозернистого поликристалла *p*-CdTe после отжига в парах Cd при температуре ~ 500°C в течение 125 ч.

во всей области температур от 250 до 77 К нет ни одного участка, где бы энергия активации зависела от температуры. Это означает, что отжиг образца привел к исчезновению прыжковой проводимости. На температурной зависимости удельного сопротивления этого образца четко обозначаются два наклона: первый — в области температур 280–170 К и второй — в области 160 К и ниже. Первый наклон соответствует энергии активации 0.24 ± 0.02 эВ и, по-видимому, обусловлен локальными центрами, которые мы наблюдали ранее [2]. Второй наклон при T < 160 К интерпретировать сложнее. Его нельзя связать с захватом дырок на мелкие акцепторы, которые при данных температурах ионизованы и, следовательно, не могут давать вклад в изменение концентрации свободных носителей.

Аналогичные температурные зависимости удельного сопротивления мы наблюдали и ранее [2] и связали появление второго наклона с уменьшением подвижности дырок при понижении температуры из-за их рассеяния на заряженных межзеренных границах, которых в данных мелкозернистых поликристаллах достаточно много.

4. Заключение

В данной работе, основываясь на представлениях о различных механизмах прыжковой проводимости, мы попытались объяснить экспериментальные температурные зависимости проводимости крупно- и мелкозернистых поликристаллов *p*-CdTe. Вполне возможно, что наши представления упрощены. Обычно прыжковая проводимость наблюдается при достаточно низких температурах, в наших экспериментах она обнаруживается почти при комнатных температурах. Это некое противоречие с имеющимися литературными данными. Однако объяснить температурные зависимости проводимости с энергией активации, зависящей от температуры, наблюдаемые в аморфных Si и Ge, *p*-CdTE и даже в таких экзотических материалах, как MoSe₂ (молибден– диселенид), кроме как прыжковой проводимостью, пока что никто не смог.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 05-02-16676, 04-02-17078).

Список литературы

- С.А. Колосов, Ю.В. Клевков, А.Ф. Плотников. ФТП, 38, 473 (12004).
- [2] С.А. Колосов, Ю.В. Клевков, А.Ф. Плотников. ФТП, 38, 305 (12004).
- [3] M. Fiederle, C. Eiche, M. Salk, R. Schwarz, K.W. Benz. J. Appl. Phys., 84, 6689 (1998).
- [4] Su-Huai Wel, S.B. Zhang. Phys. Status Solidi (b), 229, 305 (2002).
- [5] Н. Мотт, Э. Девис. Электронные процессы в некристаллических веществах (М., Мир, 1982).
- [6] Н.В. Агринская, О.А. Матвеев. ФТП, 11, 116 (1977).
- [7] Б.И. Шкловский. ФТП, 7, 112 (1973).
- [8] A.P. Didkovskii, V.I. Khivrich. Phys. Status Solidi (a), 32, 621 (1975).
- [9] N. Krsmanovic, K.G. Lynn, M.H. Weber, R. Tjossem, Th. Gessmann, Cs. Szeles, E.E. Eissler, J.P. Flint, H.L. Glass. Phys. Rev. B, 62, 16 279 (2000).
- [10] P. Rudolph, A. Engel, I. Schenteke, A. Grochocki. J. Cryst. Growth, 147, 297 (1995).
- [11] К. Зеегер. Физика полупроводников (М., Мир, 1977).
- [12] I. Shen, D.K. Aidun, L. Regel, W.R. Wilcox. J. Cryst. Growth, 132, 250 (1993).

Редактор Т.А. Полянская

The carrier transport in coarse-grain and fine-grain polycrystalline CdTe

Y.V. Klevkov, S.A. Kolosov, A.F. Plotnikov

Lebedev Physical Institute, Russian Academy of Sciences, 119991 Moscow, Russia

Abstract The effect of annealing in a saturated vapor of Cd at various temperatures on the carrier transport in fine and coarsegrain polycrystalline CdTe has been investigated. It has been shown that before annealing carrier transport both in fine-grain and coarse-grain polycrystals is determined basically by hopping conductivity. The result of annealing is desappearance of hopping conductivity and formation of only one complex defect in coarse-grain polycrystals. We suppose that this defect has no relation to the grain boundary existence. In fine-grain polycrystals the annealing results in the formation of complex extended defects. These defects are caused by a segregation of impurities or by native defects at grain boundaries.